

طراحی کوپلر جهتی موجبری بر اساس ساختار موجبر مجتمع درون زیرلایه

زهره پورغلامحسین^(۱) - رضا صفیان^(۲)

(۱) کارشناس ارشد - پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه صنعتی اصفهان

(۲) استادیار - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ دریافت: پاییز ۱۳۸۹ تاریخ پذیرش: تابستان ۱۳۹۰

خلاصه: موجبر مجتمع درون زیرلایه (SIW) مدل جدیدی از ساختار موجبری است که می‌تواند در مدارات مجتمع مایکروویو و موج میلیمتری پیاده‌سازی شود. در این مقاله یک کوپلر جهتی موجبری دو لایه بر اساس ساختار SIW پیشنهاد می‌شود. فرایند طراحی بر مبنای تئوری کوپلینگ و روش چبی‌شف می‌باشد. این ساختار پیشنهادی از ساختار مایکرواستریپ برای پورت‌های ورودی و خروجی و از ساختار خم برای اعمال بر روی موجبر SIW استفاده می‌کند. بهینه‌سازی خم SIW برای حصول حداقل افت عبوری با استفاده از نرم‌افزار HFSS انجام شده است. فرکانس مرکزی برای طراحی کوپلر 20 GHz است و پهنای باند به دست آمده برای این ساختار 60 درصد می‌باشد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که مقدار کوپلینگ تقریباً در تمام پهنای باند، با حداقل تغییرات d 2 ثابت می‌ماند. از طرفی با افزایش تعداد روزنه‌ها، می‌توان به پهنای باند بیشتر دست یافته. همچنین با اضافه کردن یک ردیف از روزنه‌های کوپلینگ، در طرف دیگر دیوار مشترک، دامنه امواج دو برابر می‌شود و مقدار کوپلینگ 6 dB افزایش می‌پاید.

کلمات کلیدی: کوپلر موجبری، موجبر مجتمع زیرلایه (SIW)، خم موجبر، روش چبی‌شف.

۱- مقدمه

معمولی معایی چون اندازه بزرگ و مجتمع‌سازی دشوار دارند. بنابراین مهم است که راه حل دیگری در نظر گرفته شود. امروزه بسیاری از طراحی‌های سیستم موج میلیمتری و مایکروویو، مسائل مجتمع‌سازی بین ساختارهای صفحه‌ای و غیرصفحه‌ای را در نظر می‌گیرند [۱۰-۱۱]. برای تحقق چنین تکنیک‌هایی، ساختارهای مسطح و غیرمسطح، باید روی همان زیرلایه عایق، طراحی و مجتمع شوند به طوری که شکل هندسی غیرمسطح، به شکل مسطح تبدیل شود. یکی از بهترین راه‌حل‌های ارائه شده، استفاده از دو دیوار تنابی، متشکل از استوانه‌های کوچک اتصال کوتاه درون فیبر مدار چاپی است. این ردیف استوانه اتصال کوتاه، یک دیوار امیدانسی به وجود می‌آورد و با تنظیم محل آن می‌توان یک موجبر مستطیلی را درون عایق مدار چاپی ایجاد کرد. این تکنولوژی که به موجبر مجتمع درون زیرلایه (SIW) شهرت یافته، راه را برای مجتمع ساختن و اتصال بسیار ساده و کم اتلاف هموار می‌سازد. تاکنون بسیاری از ادوات مایکروویو موجبری مانند فیلتر [۱۲] و تقسیم‌کننده توان [۱۳]، آنتن [۱۴]، کوپلر [۱۵] با موفقیت به وسیله SIW پیاده‌سازی و ساخته شده است. بنابراین مفهوم SIW این امکان را فراهم می‌سازد که موجبر در روی زیرلایه

به این ترتیب تاکنون کوپلهای متعددی طراحی و ساخته شده‌اند. هدف این مقاله، طراحی کوپلر جهتی موجبری مبتنی بر ساختار SIW، در باند X و مقدار کوپلینگ ضعیف^۲ (20 dB)، می‌باشد به طوری که مشخصه ایزولاسیون آن در یک باند وسیع تغییرات یکسان داشته باشد. برای دستیابی به یک باند عبور بسیار وسیع، از روش چی‌شف برای طراحی استفاده خواهیم کرد. ساختار پیشنهادی دارای اندازه کوچک و حجم کمی است. کوپلینگ بین دو لایه موجبر از طریق روزنه‌هایی بر روی دیوار منترک محقق می‌شود. در طراحی این کوپلر از ساختار X^۳ و برای تغذیه از خط مایکرواستریپ استفاده شده است. در بخش دوم پارامترهای ساختار SIW را معرفی و روند طراحی کوپلر پیشنهادی بر اساس این ساختار را بیان می‌کنیم. سپس به طراحی کوپلینگ با روش چی‌شف پرداخته و در نهایت نتایج حاصل از شبیه‌سازی ساختار کوپلر نهایی را نشان خواهیم داد.

۲- کوپلر موجبری SIW

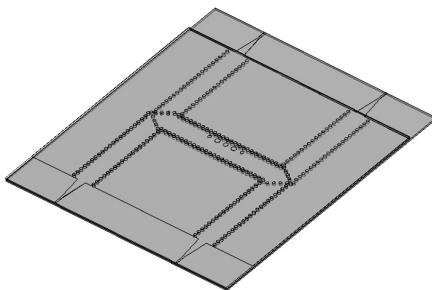
یک کوپلر جهتی، شبکه‌ای چهار پورتی است که در آن بخش‌هایی از امواج متحرک پیشرو و پسرو روی یک خط به‌طور جداگانه به دو پورت تزویج می‌شوند. در معمول ترین شکل، کوپلر جهتی شامل دو خط انتقال و یک مکانیزم برای تزویج سیگنال بین آنها می‌باشد. شکل (۱) شماتیکی از یک کوپلر جهتی را نشان می‌دهد. این کوپلر جهتی در حالت ایده‌آل دارای این خاصیت است که موج تابشی به پورت ۱ (پورت ورودی) به پورتهای ۲ (پورت عورتی) و ۳ (پورت کوپلینگ) تزویج می‌گردد ولی به پورت ۴ (پورت ایزوله) تزویج نمی‌شود.

۲- پارامترهای طراحی SIW

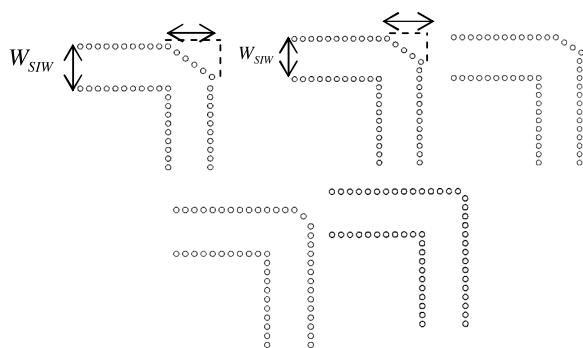
موجبر SIW، با قراردادن دو ردیف حفره‌های استوانه‌ای فلزی در یک زیر لایه عایقی که با دو صفحه فلزی پوشیده است محقق می‌شود (شکل (۲)). این دو ردیف استوانه‌های فلزی نقش همان دیوارهای موجبر مستطیلی معمولی را ایفا می‌کنند. قطر این حفره‌ها d، فاصله بین هر دو حفره در یک ردیف p و فاصله بین دو ردیف W، پارامترهای فیزیکی هستند که در نظرگرفتن آن‌ها در طراحی‌ها برای کارکرد دلخواه SIW لازم است. پارامترهای طراحی با استفاده از [۱۵] به دست می‌آیند. در واقع SIW می‌تواند با تئوری موجبری تحلیل شود، در صورتی که از پهنهای معادل استفاده کنیم، پهنهای معادل از SIW و موجبر مستطیلی معمولی با استفاده از روش FDFD^۴ به دست می‌آید [۱۶]. از طرفی مُد غالب در این ساختار TE₁₀ می‌باشد. در این مقاله ساختار روی زیرلایه 6010 RT/duroid با ثابت دی‌الکتریک 10.2، ضخامت mil 25 و tanδ = 0.0023 (در فرکانس 10 گیگاهرتز) طراحی شده است. پهنهای موجبر معادل d=0.9mm و فاصله مرکز تا مرکز بین هر دو حفره مجاور P=1.5mm می‌باشد.

مجتمع مدارات موج میلیمتری و مایکروویوی ساخته شود. تکنولوژی SIW نویدبخش انواع مدارات و قطعاتی است که در مایکروویو، موج میلیمتری و تراهertz عمل می‌کنند. از طرفی طراحی و ساخت زیر سیستم‌های مخابراتی و دستگاه‌های مورد استفاده در فرکانس‌های مایکروویو، از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد. یکی از ادوات غیرفعال از این دسته که دارای کاربرد زیادی می‌باشد، کوپلر است. کوپلهای جهتی^۵ مایکروویو، کاربرد گسترده‌ای در اکثر سیستم‌های مایکروویوی، RF، رادار و سیستم‌های اندازه گیری دارند. پهنهای باند و اندازه دو پارامتر مهم در مشخصات کوپلرهای است. یک کوپلر بهم فشرده باعث صرفه‌جویی در فضا و کاهش افت فلز می‌شود. کوپلهای جهتی یک شبکه چهار پورتی هستند که می‌توانند در اشکال مختلفی به کار روند. در طراحی کوپلرهای از موجبرها یا خطوط انتقال صفحه‌ای استفاده می‌شود که شامل کوپلهای جهتی موجبری، اتصالات هایرید، کوپلهای جهتی انشعاب-خط^۶، کوپلر خط نواری هم صفحه می‌باشد.

با توجه به توضیحات داده شده، یک طراحی مناسب برای کوپلر باید دارای پهنهای باند وسیع، افت عبوری کم، عدم حساسیت کوپلینگ به تغییرات فرکانس، دارای بودن مقدار ایزولاسیون بسیار بالا در پورت ایزوله و داشتن افت برگشتی^۷ مناسب، بیشتر از حداقل 10 dB باشد. بنابراین تلاش‌های بسیاری در زمینه طراحی و ساخت کوپلهای موجبری، که حتی الامکان بعضی خصوصیات فوق را برآورده سازند، در باندهای فرکانسی متفاوت صورت گرفته است که البته بستگی به کاربرد مورد نظر طراح دارد. در [۷] یک کوپلر جهتی یک لایه با مقادیر کوپلینگ 6 dB و 3 dB، 10 dB و 3 dB محدودی بود. در [۸] کوپلر 3 دیگری به شکل صلیبی در فرکانس 24 گیگاهرتز، باند Ka، طراحی شد که پهنهای باند آن 18٪ و مقدار ایزولاسیون بالاتر از 14 dB به دست آمد. در [۹] یک ساختار کوپلر جهتی دو لایه با استفاده از دو SIW مقطعانه نسبت به یکدیگر، در باند فرکانسی Ku، در فرکانس مرکزی 16 گیگاهرتز طراحی گردید و پهنهای باند آن 36 درصد به دست آمد. در [۱۰] کوپلر جهتی دو باند در باند فرکانسی K با مقادیر کوپلینگ 20 و 6 dB طراحی گردید. در [۱۱] کوپلر 7 dB در باند Ka طراحی شد، مقدار ایزولاسیون بزرگتر از 18 dB در رنج فرکانسی 30.55-31.2 گیگاهرتز و افت برگشتی بیشتر از 10 dB در رنج فرکانسی 30.3-31.4 گیگاهرتز حاصل شد. در [۱۲] کوپلر موجبری دیگری با استفاده از ساختار SIW در باند فرکانسی Ka طراحی گردید. این کوپلر به عنوان تقسیم‌کننده توان 4.78 dB و 3 dB استفاده می‌شود. عملکرد این کوپلر تقسیم‌کننده توان تقریباً در تمام باندهای K و Ku طراحی شد. پهنهای باند برای باند K، 22 درصد و افت برگشتی بیشتر از 15 dB و ایزولاسیونی بزرگتر از 14 dB، برای باند Ku، 14٪ پهنهای باند و مقدار افت برگشتی بیشتر از 21 dB و ایزولاسیونی بزرگتر از 16 dB به دست آمد.



شکل (۳): ساختار کوپلر موجبری SIW پیشنهادی
Fig. (3): Proposed waveguide coupler SIW structure



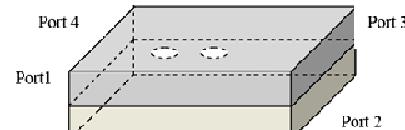
شکل (۴): انواع خم ۹۰ درجه
Fig. (4): Types of 90 degree bend

نتایج حاصل از شبیه‌سازی با نرم‌افزار HFSS به ازای نسبت‌های مختلفی از $\frac{C}{W_{SIW}}$ در شکل (۵) نشان داده شده است. همان‌طور که

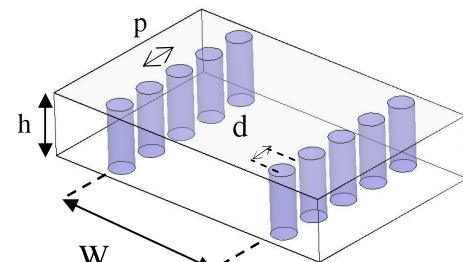
مشاهده می‌شود به ازای $\frac{C}{W_{SIW}} = 0.79$ مقدار افت برگشتی در پهنهای باند وسیعی بیشتر از ۱۵ dB به دست می‌آید و مقدار افت عبوری کمتر از ۱.۲ dB می‌باشد. برای مقایسه ثابت انتشار، دو ساختار خم SIW و خم موجبر معادل را در باند X بررسی می‌کنیم. شکل (۶-الف) نمایی از ساختار یک SIW خم شده را نمایش می‌دهد. پهنهای معادل SIW برای ۶.۸ mm می‌باشد. نتایج شبیه‌سازی در شکل (۷) نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود دو ساختار مشخصه انتشاری یکسان دارند. شکل (۸) افت عبوری^۹ این دو خم را نشان می‌دهد.

۲-۲- روند طراحی کوپلر SIW

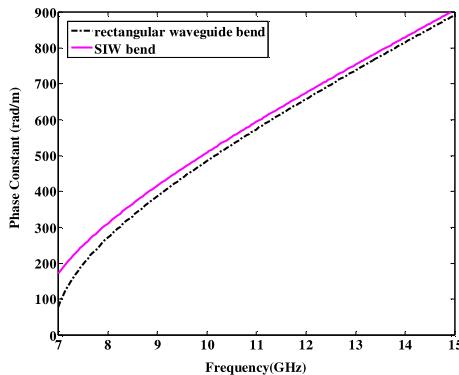
مبناهای طراحی کوپلر SIW در این جا بر اساس روش چبی‌شف از درجه N می‌باشد. ساختار کوپلر متشکل از دو لایه دی‌الکتریک با $\lambda/4$ فاصله‌های از یکدیگر بر روی سطح فلزی در دیوار مشترک می‌باشد. شکل (۳) نمایی از ساختار کوپلر پیشنهادی را نشان می‌دهد. در این ساختار به دلیل اینکه دو پورت مایکرواستریوی برای موجبرهای بالا و پایین نمی‌توانند بر روی یکدیگر قرار گیرند از ساختار خم استفاده می‌شود. معمولاً خم‌ها برای تغییر جهت انتشار در یک سیستم موجبری استفاده می‌شود. خم‌های موجبر مستطیلی به طور وسیعی در بسیاری از ادوات مایکروویو مانند مبدل‌های موج، تقسیم‌کننده توان، جستجوکننده رادار و ... استفاده می‌شوند [۱۷]. در این جا می‌خواهیم خم موجبری را بر روی ساختار SIW اعمال کنیم. بنابراین در ابتدا به طراحی خم SIW پرداخته می‌شود. سپس مشخصه انتشاری خم SIW را بررسی کرده و با مشخصه انتشار خم موجبر معمولی مقایسه می‌کنیم. در طراحی خم موجبری دو مسئله را باید در نظر گرفت. ۱- حداقل کردن افت برگشتی خم در باند وسیعی از فرکانس ۲- حداقل کردن اندازه خم بنابراین در اینجا برای ایجاد خم مناسب در ساختار کوپلر SIW، ابتدا باید مقدار بهینه برای ایجاد خم در ساختار را به دست آوریم. به عبارتی مقدار بهینه زمانی حاصل می‌شود که افت برگشتی SIW دارای خم، حداقل شود به این دلیل ساختارهای مختلف از خم ۹۰ درجه (شکل (۴)) را در اینجا بررسی می‌کنیم و خمی را که حداقل افت برگشتی دارد انتخاب می‌کنیم.



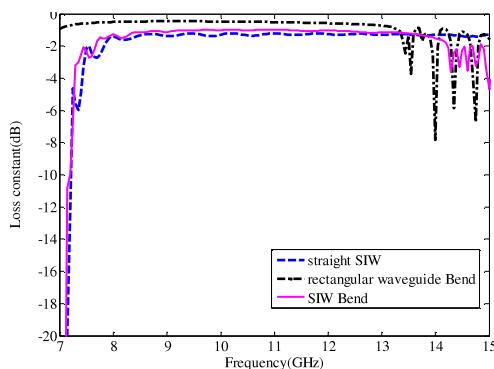
شکل (۱): ساختار کوپلر جهتی موجبری [۱۴]
Fig. (1): Waveguide coupler structure



شکل (۲): ساختار موجبر SIW و پارامترهای هندسی آن [۱۵]
Fig. (2): SIW structure and geometric parameters

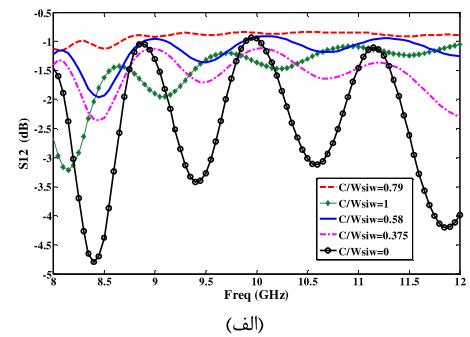


شکل (۷): مشخصه انتشار خم SIW و خم موجبری
Fig. (7): Propagation constant of the SIW bend and waveguide bend

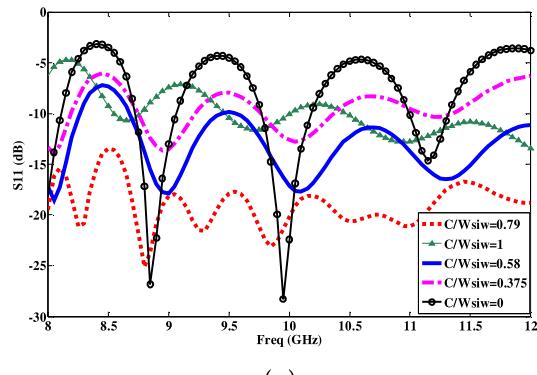


شکل (۸): افت عبوری SIW، خم SIW و خم موجبری
Fig. (8): Insertion loss of the SIW bend and waveguide bend

۳-۲-اتصال SIW به خط مایکرواستریپ
تمامی ساختارهایی که بر اساس SIW پیاده‌سازی می‌شوند باید به گونه‌ای مناسب تغذیه شوند. این تغذیه عمدهاً از طریق خط مایکرو استریپ صورت می‌گیرد. در مجتمع سازی خط مایکرواستریپ مسطح به موجبر مستطیلی، دو ساختار غیرمسابه در یک راستا قرار می‌گیرند. این ساختار، از اتصال یک خط مایکرواستریپ باریک شده برای تحریک مود موجبر استفاده می‌کند. برای طراحی خط انتقال هدف به دست آوردن مقدار افت برگشتی بهینه می‌باشد. در این قسمت فقط یک خط SIW را بدون اعمال ساختار کوپلری در نظر گرفته و مقدار بهینه را به دست می‌آوریم. شکل (۹-الف)، خط انتقال بیان شده از خط مایکرو استریپ به موجبر مستطیلی در همان زیرلایه دی‌الکتریکی را نشان می‌دهد. این ساختار از یک خط مایکرواستریپ باریک شده ^۱ متصل به خط مایکرواستریپ ۵۰ اهمی و SIW تشکیل شده است [۱۸]. به عبارتی اتصال یک خط مایکرواستریپ با SIW به سادگی با تغییر عرض در خط مایکرواستریپ انجام می‌شود. این کار برای تبدیل مدد شبکه TEM خط مایکرواستریپ به مدد _{۱۰} TE_{۱۰} موجبر SIW صورت می‌گیرد. تبدیل از خط مایکرواستریپ به SIW باید طوری طراحی شود که تطبیق امپدانسی موردنظر در ورودی حفظ شود. عدم تطبیق امپدانس در این تبدیل باعث افزایش افت برگشتی (S_{11}) می‌شود.



(الف)

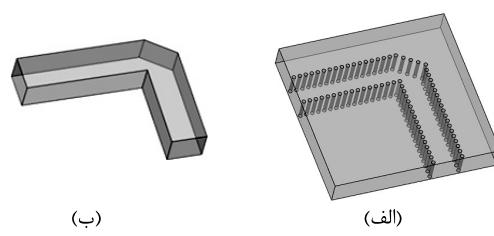


(ب)

شکل (۵): نتایج شبیه‌سازی HFSS ساختار خم (الف) افت عبوری S_{12}
(ب) افت برگشتی S_{11}

Fig. (5): Simulated results for bend structure. (a) insertion loss
(b) return loss

همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود دو ساختار خم، مشخصه افت عبوری یکسانی دارند و بررسی مشخصه مودهای مرتبه بالاتر بر روی دو ساختار SIW معمولی، خم SIW نشان می‌دهد که مودهای بالاتر هم در طول ساختار منتشر می‌شوند. تلفات عبوری سه ساختار فوق در شکل (۸) نشان داده شده است. افت پیک‌ها نشان می‌دهند که مودهای مرتبه بالاتر در ساختار خم SIW به راحتی نسبت به SIW معمولی وارد می‌شوند. به این ترتیب طراحی خم مطلوب انجام می‌شود. حال از آنجا که در ساختار کوپلر از پورت‌های میکرواستریپی استفاده می‌کنیم باید به طراحی خط انتقال بین پورت و خط SIW پی‌پردازیم.



(ب)

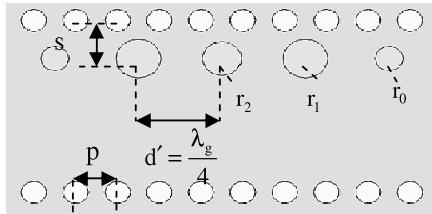
شکل (۶): شماتیک هندسی از (الف) خم SIW (ب) خم موجبر معادل
Fig. (6): The schematic geometry of (a) equivalent waveguide bend (b) SIW bend

مساوی در باند عبور، ضریب آرایه^{۱۱} (۳) متناسب با چند جمله‌ای چی شف در نظر گرفته می‌شود.

$$F = \left| \sum_{n=0}^N d_n e^{-j2\beta n d'} \right| \quad (3)$$

بر اساس آرایه‌های متقاضن داریم:

$$F = \left| \sum_{n=0}^M 2d_n \cos(N - 2n)\beta d' \right| \quad (4)$$



شکل (۱۰): نمای بالا از ساختار کوپلینگ

Fig. (10): Top view of coupling structure

که در آن $M = (N-1)/2$ برای $N/2$ فرد و N برای N زوج است. حال برای حصول یک پاسخ چی شف F را به صورت (۵) بیان می‌کنیم.

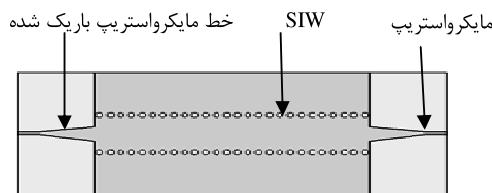
$$F = \left| \sum_{n=0}^M 2d_n \cos(N - 2n)\theta \right| = K |T_N(\sec \theta_m \cos \theta)| \quad (5)$$

ثابت K بر اساس مقدار کوپلینگ مطلوب در مرکز باند به دست می‌آید.

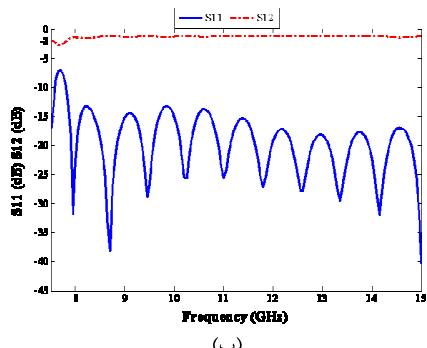
۵-۲- نتایج شبیه‌سازی

به این ترتیب قسمت‌های مختلف ساختار کوپلر را به طور مجزا طراحی و بهینه شده است. حال این نتایج را در کنار هم گذاشته و به شبیه‌سازی کوپلر با استفاده از نرم افزار HFSS می‌پردازیم. شکل (۱۱) نمای بالا از دو لایه پایین و بالای ساختار کوپلر پیشنهادی را نشان می‌دهد. در این ساختار پورت ۱ به عنوان پورت ورودی، پورت ۲ به عنوان پورت عبوری، پورت ۳، پورت کوپلینگ و پورت ۴، پورت ایزوله می‌باشد. پورت‌های ۱ و ۲ بر روی لایه پایین و پورت‌های ۳ و ۴ بر روی لایه بالایی قرار دارند. در ابتدا یک کوپلر با ۴ روزنه‌ای، با سوراخ‌های گرد در نظر گرفته. فرکانس مرکزی ۱۰ GHz، مقدار کوپلینگ ۲۰ dB و شعاع روزنه‌ها $\lambda_g/4$ در دیوار کناری موجبر $s = 1.4\text{ mm}$ می‌باشد. نتایج شبیه‌سازی در شکل (۱۳) نشان داده شده است. مشاهده می‌شود که کوپلینگ تقریباً در تمام پهنه‌ای باند ثابت می‌ماند و کمتر از ۲ dB در کل باند تغییر می‌کند. مقدار ایزولاسیون بیشتر از ۳۰ dB به دست آمد. شکل (۱۴) عملکرد یک کوپلر با ۵ روزنه‌ای، ۲۰ dB VSWR، کوپلینگ و افت برگشتی (شکل (۱۲)), به ترتیب ۱.۰۳۷ و ۳۴.۸۲ dB و ۲۰.۶ dB می‌باشد.

نتایج نشان می‌دهند که در یک باند وسیعی مقدار افت عبوری (S_{12}) کمتر از ۲ dB و افت برگشتی (S_{11}) بیشتر از ۱۵ dB به دست می‌آید (شکل (۹- ب)).



(الف)



شکل (۹): (الف) نمای بالا از خط SIW و اتصال به خط مایکرواستریپ
(ب) نتایج شبیه‌سازی افت برگشتی و افت عبوری ساختار

Fig. (9): (a) Top view of transition structure and SIW (b) simulation results of S_{11} and S_{12}

۴-۲- ساختار کوپلینگ

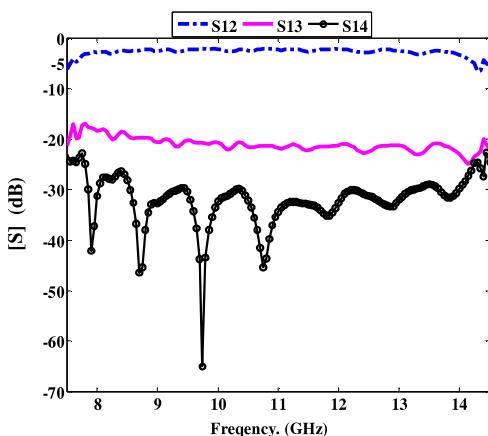
کوپلینگ بین دو لایه موجبر از طریق سوراخ‌هایی بر روی دیوار بهن مشترک تحقق می‌پابد. برای به دست آوردن ایزولاسیون مورد نیاز در تمام پهنه‌ای باند از کوپلرهای چندسوراخه استفاده می‌کنند و از آنچا که کوپلری می‌خواهیم که مشخصه ایزولاسیون آن در یک باند فرکانسی وسیعی تغییرات یکسان داشته باشد از روش چی شف برای طراحی استفاده می‌کنیم. شکل (۱۰) یک کوپلر با ۵ سوراخ‌ها بر اساس روش چی شف [۱۴]، طراحی می‌شوند. فاصله بین سوراخ‌ها در $\lambda_g/4$ در فرکانس طراحی می‌باشد. فاصله روزنه‌ها از دیوار کناری چنان تنظیم می‌شوند که توان در پورت ایزوله صفر شود. با استفاده از [۱۴]، داریم:

$$\sin \frac{\pi s}{W} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{6} W} \quad (1)$$

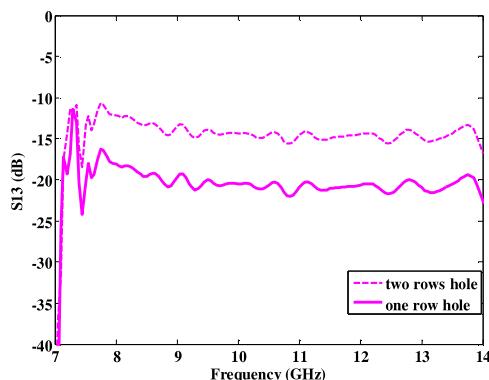
به طور کلی شکل (۱۰) یک کوپلر با $N+1$ روزنه را با فواصل مساوی d را نشان می‌دهد. برای کوپلر روزنه‌ای، چند جمله‌ای چی شف به صورت (۲) بیان می‌شود.

$$T_N(\sec \theta_m \cos \theta) = T_4(\sec \theta_m \cos \theta) \quad (2)$$

در این رابطه $\theta = \beta d'$ و $\sec \theta_m$ مقدار $\sec \beta d'$ در لبه‌های بالا و پایین باند عبور می‌باشد. به این ترتیب برای به دست آوردن ریپل



شکل (۱۴): پارامترهای پراکندگی کوپلر ۵ روزنه‌ای
Fig. (14): Scattering parameters for SIW coupler with 5 holes



شکل (۱۵): مقایسه مقدار کوپلینگ
Fig. (15): Coupling value Comparison

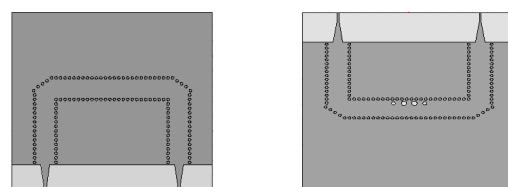
Table (1): Aperture dimensions

جدول (۱): ابعاد روزنه

تعداد روزنه‌ها (N+1)	مقدار کوپلینگ (dB)	شعاع روزنه‌ها (mm)	شکل
4	20	$r_0 = 0.5$ $r_1 = 0.8$	13
5	20	$r_0 = 0.5$ $r_1 = 0.8$ $r_2 = 0.7$	14

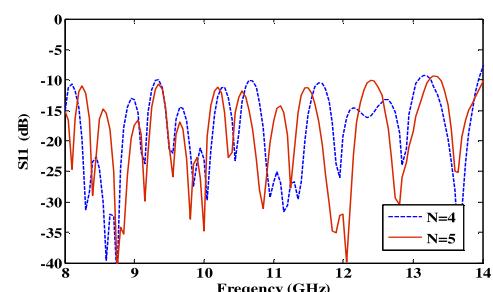
۳- نتایج ساخت کوپلر جهتی SIW پهن باند

کوپلر نهایی ۵ روزنه‌ای روی زیرلایه 6010 RT/duroid با ثابت دی الکتریک ۱۰.۲، ضخامت ۲۵ mil و $\tan \delta = 0.0023$ در فرکانس ۱۰ گیگاهرتز ساخته شده است. تصویر کوپلر نهایی به همراه کانکتورهای SMA در دو طرف آن، در شکل (۱۶) مشاهده می‌شود. برای تست کوپلر (اندازه‌گیری پارامترهای پراکندگی آن) از تحلیل گر شبکه ^{۱۳} استفاده گردیده است. شکل (۱۷) اندازه پارامترهای پراکندگی کوپلر حاصل از شبیه‌سازی و اندازه‌گیری را برای مقایسه بهتر نشان می‌دهد. همان‌گونه که از مشاهده می‌شود، سازگاری بالای بین نتایج تست و شبیه‌سازی کوپلر وجود دارد.

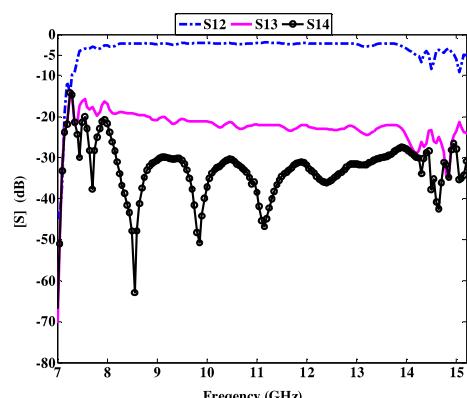


شکل (۱۱): نمای بالا از دو لایه (الف) لایه بالایی (ب) لایه پایینی
Fig. (11): Top view of two layers. (a) Lower layer (b) Top layer

حالت بعدی با اضافه کردن یک ردیف روزنه در طرف دیگر موجبر، مقابل روزنه‌های اول، دامنه امواج تزویج شده دو برابر می‌شود و مقدار کوپلینگ ۶ dB افزایش می‌یابد (شکل (۱۵)). جدول (۱) اندازه شعاع روزنه‌ها را نشان می‌دهد.



شکل (۱۲): افت برگشتی کوپلر ۴ و ۵ روزنه‌ای
Fig. (12): Return loss of SIW coupler with 4, 5 holes



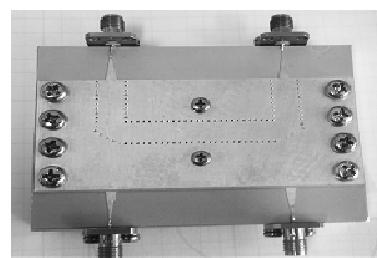
شکل (۱۳): پارامترهای پراکندگی کوپلر ۴ روزنه‌ای
Fig. (13): Scattering parameters for SIW coupler with 4 holes

۵- نتیجه گیری

در این مقاله به طراحی کوپلر جهتی موجبری بر روی موجبرهای مجتمع در مدارچاپی پرداخته شد. به دلیل اینکه کوپلرهای موجبری دارای ضریب کیفیت بالا و ظرفیت توان بالا هستند اما مجتمع سازی آنها به دلیل ساختار سه بعدی شان مشکل است، تدبیری برای بهبود این ادوات بر اساس ساختار SIW به کار برده شده است. به عبارتی مفهوم SIW این امکان را محقق می سازد که موجبر در روی زیر لایه مجتمع مدارات موج میلیمتری و مایکروبویو ساخته شود. یک SIW در یک زیر لایه مسطح با آرایه های از سوراخ های فلزی بر روی یک برد مدار چاپی کم هزینه ساخته می شود و تقریباً خواص یکسانی با موجبر معمولی پر شده با دی الکتریک با همان لایه و یک پهنه ای معادل دارد. هدف از ساختار SIW برای طراحی کوپلر مایکروبویی، محدودیت فضایی در گیرنده های مخابراتی و موج میلیمتری است. همچنین این ساختار امکان مجتمع سازی بین مدارات موجبری و مدارات مسطح مانند مایکرواستریپ را ایجاد می کند. در این مقاله کوپلر موجبری SIW بر اساس تئوری کوپلینگ و روش چی شف برای طراحی در نظر گرفته شد. در واقع به عنوان نیاز به پهنه ای باند بیشتر، روش چی شف برای طراحی در نظر گرفته شد. پر امترهای پراکنده گی برای دو کوپلر 20 dB با فرکانس مرکزی 10GHz برای حالتهای ۴، ۵ روزنها نشان می دهند که مقادیر کوپلینگ در تمام پهنه ای باند تقریباً ثابت می ماند و یک تابع حساس به فرکانس نمی باشد. اگرچه ایزولاسیون تابعی حساس به فرکانس است. این مدل کوپلر دارای اندازه کوچک، کوپلینگ صاف و مقدار ایزولاسیون بالا می باشد. همچنین مشاهده شد که پهنه ای باند نسبی به دست آمده برای ساختار کوپلر پیشنهادی 60 درصد است.

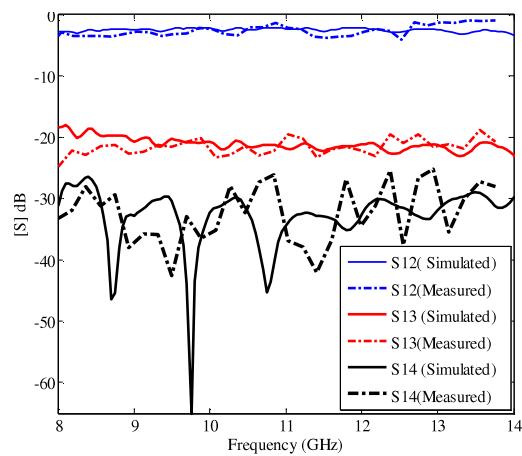
پی نوشت:

- 1- Coplanar waveguide
- 2- Substrate Integrated Waveguide
- 3- Directional coupler
- 4- Branch -line
- 5- Return loss
- 6- Weak coupling
- 7- Bend
- 8- Finite Difference Frequency Domain
- 9- Insertion loss
- 10- Tapered microstrip line
- 11- Array factor
- 12- Scattering parameter
- 13- Network Analyzer



شکل (۱۶): تصویر کوپلر ساخته شده روی زیر لایه RT/duroid 6010 به همراه کانکتورهای SMA در دو سمت آن

Fig. (16): Physical picture of SIW coupler, on substrate RT/duroid 6010 with SMA connector on both sides of coupler



شکل (۱۷): اندازه پارامترهای پراکنده گی S (بر حسب دسی بل) حاصل از شبیه سازی و حاصل از اندازه گیری کوپلر ساخته شده

Fig. (17): Results obtained from simulated and measured directional coupler

۴- مقایسه و بحث

همان طور که در بخش مقدمه ذکر شد طراحی کوپلر SIW در باندهای متفاوتی انجام شده است و هر کدام سعی در افزایش پهنه ای باند و ایزولاسیون بالاتر داشتند. در روش ذکر شده در این مقاله، با اعمال بر روی طراحی ساختار کوپلر SIW، باعث شد که پهنه ای باند افزایش چشمگیری داشته باشد و مقدار ایزولاسیون در کل پهنه ای باند مطلوب، دارای تغییرات یکسان و یا به عبارتی دارای ریپل های یکسان باشد. همچنین تغییرات کوپلینگ نسبت به فرکانس کمتر و همواره در تمام پهنه ای باند ثابت می ماند. به این ترتیب عملکرد کوپلر پیشنهادی، مطلوب می باشد.

References

- [1] K. Wu, "Integration and interconnect techniques of planar and non-planar structures for microwave and millimeterwave circuits – current status and future trend," Proc. of Asia Pacific Microwave Conf., Taipei, pp.411-416, 2001.
- [2] D. Deslandes, K. Wu, "Integrated microstrip and rectangular waveguide in planar form", IEEE Microwave and Wire. Comp. Lett., Vol.11, pp.68-70, Feb. 2001.
- [3] D. Deslandes, K. Wu, "Single-substrate integration techniques for planar circuits and waveguide filters", IEEE Trans. on Micr. Theo. and Tech., pp.593-596, Feb. 2003.
- [4] S. Germain, D. Deslandes, K. Wu, "Development of substrate integrated waveguide power dividers", CCECE 2003 proceedings, pp.1921-1924, May 2003.
- [5] Li Yan, Wei Hong, Guang Hua, Jixin Chen, Ke Wu, Tie Jun Cui, "Simulation and experiment on SIW slot array antennas", IEEE Micr. and Wire. Comp. Lett., Vol.14, No.9, pp.446-448, Sep. 2004.
- [6] Y. Cassivi, D. Deslandes, K. Wu, "Substrate integrated waveguide directional couplers", In Proc. ASIA-Pacific Conf., Kyoto, Japan, Nov. 2002.
- [7] Z.C. Hao, W. Hong, J.X. Chen, H.X. Zhou, K.Wu, "Single-layer substrate integrated waveguide directional couplers", Proc. Inst. Elect. Eng., Vol.153, No.5, pp.426–431, Oct. 2006.
- [8] T. Djerafi, K. Wu, "Super-compact substrate integrated waveguide cruciform directional coupler", IEEE Microwave Wireless Compon. Lett., Vol.17, No.11, pp.757–759, Nov. 2007.
- [9] P. Chen, G. Hua, D.T. Chen, Y.C. Wei, W. Hong, "A double layer crossed over substrate integrated waveguide wide band directional coupler", Asia-Pacific Microwave Conf., 2008.
- [10] V.A. Labay, J. Bornemann, "Design of dual-band substrate integrated waveguide E-plane directional couplers", APMC 2009, Proc. of Asia Pacific Microwave Conf. 2009.
- [11] K. Tan, L. Xiu-zhen, "Compact directional coupler based on substrate integrated waveguide", Antenna Technology, 2009.
- [12] V.A Labay, J. Bornemann, "Simplified design of multilayered substrate-integrated waveguide RIBLET-SAAD couplers", Micr. and Opti. Tech. Lett., Vol.52, No.5, May 2010.
- [13] F. Carrera, D. Navarro, M. Baquero-Escudero, V.M. Rodrigo-Peña, "Compact substrate integrated waveguide directional couplers in Ku and K bands", Proc. of European Micr. Conf., 2010.
- [14] R. Collin, "Foundations for microwave engineering", McGraw-Hill, New York, 1966.
- [15] J.E. Rayas-Sánchez, V. Gutierrez-Ayala, "A general EM-based design procedure for single-layer substrate integrated waveguide interconnects with microstrip transitions", Trans. Micro. Theo. Tech., pp.983 -986, 2008.
- [16] F. Xu, K. Wu, "Guided-wave and leakage characteristics of substrate integrated waveguide", IEEE Trans. Micro. Theo. Tech., Vol.53, pp.66-73, Jan. 2005.
- [17] J. Uher, J. Bornemann, U. Rosenberg, "Waveguide components for antenna feed systems: Theory and CAD", Boston, Artech House, 1993.
- [18] D. Deslandes, K. Wu, "Integrated microstrip and rectangular waveguide in planar form", IEEE Microwave and Wire. Compon. Lett., Vol.11, pp.68-70, Feb. 2001.